その場変形電子線トモグラフィー

九州大学大学院総合理工学研究院・超顕微解析研究センター 波多 聰 宮崎伸介 日本 FEI 株式会社 宮崎裕也 株式会社メルビル 權 堂 貴 志 株式会社システムインフロンティア 川本克 巳 堀井 則 孝 古河弘光 佐藤和久 大阪大学超高圧電子顕微鏡センター 筑波大学システム情報系 工藤博幸 バージニア工科大学材料工学科 村山光宏



Fig.1 (左図)アクチュエータを移動しつつ繰り返し収録した TEM 明視野連続傾斜像から試料傾斜角度-18°の像を抜き出し たもの.破線は3次元再構成領域を表している.

透過電子顕微鏡(TEM)内で試料を変形しながら電 子線トモグラフィー(ET)による三次元(3D)観察が行 えるシステムを開発した. 同システムは, TEM 試料 に引張または圧縮荷重を加えながら、±60°以上の高 角度まで傾斜観察可能な試料ホルダー(1),および上記 試料ホルダーと TEM 本体ならびに撮像ユニットを統 合制御するソフトウェアから構成される.本稿では, このシステムを Pb-Sn 系はんだ合金試料に適用した 例を紹介する⁽²⁾. Pb-Sn 系はんだ合金線から,大き さ2×1mm, 厚み70µmの長方形薄片試料を作製し た. 薄片試料の中央部を電子線が透過するまでイオン 研磨を施した後、脱着カートリッジ式の試料台に薄膜 化したはんだ合金試料を接着固定した. 上記その場変 形トモグラフィーホルダーに試料台をネジ止めし、ア クチュエータによる試料台の変形を通じてはんだ合金 試料に引張加重を加えた.1回のアクチュエータの移 動距離は 10-1000 nm,移動速度は毎秒 1.2 µm とし, TEM 像を見ながら変形を繰り返した.その結果,試 料各所で亀裂の発生と伝播および破断が生じ, Fig.1 のようなリボン形状の領域が形成された.以後,この リボン状領域に注目し、以下(a)~(c)の作業を12回 繰り返した. (a)アクチュエータの移動, (b)観察視野と像焦点の調整, $(c) - 20^{\circ}$ から+ 60° までの試料傾 斜範囲を毎秒1°の角速度で連続傾斜しながら2°おき

Fig.2 (右図)アクチュエータ移動 距離0µm(灰色),1µm(黄),2µm (薄緑),3µm(薄青),6µm(ピンク) で撮影した連続傾斜像からそれぞれ 3次元再構成した画像を重ねたもの.

に電荷結合素子(CCD)カメラで連続傾斜像を収録. 直接観察倍率9800倍,画素数10242ピクセル,1画素 のサイズ 1.7 nm, 画像 1 枚の撮像時間 0.125 sec. 作 業(c)における試料傾斜を途中で止めない手法によ り、従来の撮像時間(30分~数時間)を大幅に短縮す る2~3分で連続傾斜像を収録でき、他の研究グルー プも本手法を採用している⁽³⁾. Fig. 1は,収録した12 組の連続傾斜像データから試料傾斜角度-18°の像を 抜き出したものである.図中矢印で示した領域に注目 すると、アクチュエータの移動とともに試料が回転も しくは変形していることがわかる.12組の連続傾斜 像データから6組を選んで3D画像の再構成を行い, それらを重ねて表示したものが Fig. 2 である. 各像 の重なり具合から,アクチュエータの移動に伴いはん だ合金試料が nm のスケールで塑性変形しているこ と,および場所により塑性変形の方向や量が異なるこ とがわかる.

文 献

- (1) K. Sato, et al.: Microscopy, 64(2015), 369.
- (2) S. Hata, et al.: Microscopy, submitted.
- (3) O. Migunov, *et al.*: Scientific Reports, **5**(2015), 14516.
 - (2016年8月15日受理)[doi:10.2320/materia.55.595]

Keywords: in-situ transmission electron microscopy, in-situ deformation, electron tomography

Electron Tomography with *in-situ* Deformation; Satoshi Hata*, Shinsuke Miyazaki**, Takashi Gondo***, Hiroya Miyazaki***, Katsumi Kawamoto****, Noritaka Horii****, Hiromitsu Furukawa****, Kazuhisa Sato*****, Hiroyuki Kudo***** and Mitsuhiro Murayama******* (*Kyushu University, Fukuoka. **FEI Company Japan Ltd., Tokyo. ***Mel-Build Corporation, Fukuoka. ****System In Frontier Inc., Tokyo. ****Osaka University, Ibaraki. *****University of Tsukuba, Tsukuba and ******Virginia Tech, USA)

TEM specimen preparation: $Ar^{\scriptscriptstyle +}$ ion milling $(2.5 \ kV$ with liquid N_2 cooling)

TEM utilized: FEI Titan G2 Cubed 60–300 $(300 \ kV)$